(19) **日本国特許庁(JP)**

再 公 表 特 許(A1)

(11) 国際公開番号

W02016/136099

発行日 平成29年4月27日 (2017.4.27)

(43) 国際公開日 平成28年9月1日(2016.9.1)

(51) Int.Cl.			FΙ			テーマコード(参	考)
<i>B32B</i>	15/09	(2006.01)	B32B	15/09	A	3EO33	
B65D	1/26	(2006.01)	B65D	1/26	110	4 F 1 O O	

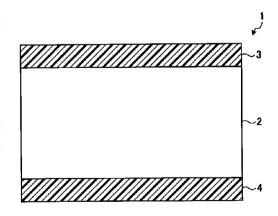
審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 37 頁)

出願番号 (21) 国際出願番号 (22) 国際出願日	特願2016-534749 (P2016-534749) PCT/JP2015/085028 平成27年12月15日 (2015.12.15)	(71) 出願人	000001258 JFEスチール株式会社 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号	
(31) 優先権主張番号	特願2015-37571 (P2015-37571)	(74)代理人	110002147	
(32) 優先日	平成27年2月27日 (2015.2.27)	(=0) PO FILE	特許業務法人酒井国際特許事務所	
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(72)発明者	大島・安秀	
			東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 J)
			FEスチール株式会社 知的財産部内	
		(72)発明者	北川 淳一	
			東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 J	l
			FEスチール株式会社 知的財産部内	
		(72) 発明者	小島 克己	
			東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 J	j
			FEスチール株式会社 知的財産部内	
			最終頁に続く	

(54) [発明の名称] 樹脂被膜金属板、樹脂被膜金属板の製造方法、及び金属容器

(57)【要約】

本発明に係る樹脂被膜金属板は、金属板の両面に樹脂被膜層を備える樹脂被膜金属板であって、成形加工後に容器の外面側に位置する樹脂被膜層がエチレンテレフタレート単位97m01%以上であり、且つ、0.05PHR以上5PHR以下の範囲内のワックス成分を含有し、金属板に被覆された後の結晶化熱量と融解熱量との差が単位重量当たりに換算して1J/g以上20J/g以下の範囲内にある樹脂材料によって形成されていることを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】

金属板の両面に樹脂被膜層を備える樹脂被膜金属板であって、成形加工後に容器の外面側に位置する樹脂被膜層がエチレンテレフタレート単位97mol%以上の樹脂を主成分とし、且つ、0.05PHR以上5PHR以下の範囲内のワックス成分を含有し、金属板に被覆された後の結晶化熱量と融解熱量との差が単位重量当たりに換算して1J/g以上20J/g以下の範囲内にあることを特徴とする樹脂被膜金属板。

【請求項2】

成形加工後に容器の外面側に位置する樹脂被膜層が 5 P H R 以上 3 0 P H R 以下の酸化 チタンを含有することを特徴とする請求項 1 に記載の樹脂被膜金属板。

【請求項3】

成形加工後に容器の外面側に位置する樹脂被膜層が2層以上の構造を有し、各層の樹脂被膜層がいずれもエチレンテレフタレート単位97mol%以上の樹脂を主成分とし、最表面から1μm以上5μm以下のワックス成分を含有する層を有し、ワックスを含有している層での樹脂量に対するワックス量及び樹脂被膜層全体の樹脂量に対するワックス量が共に0.05PHR以上5PHR以下の範囲内にあり、金属板に被覆された後の樹脂被膜層の結晶化熱量と融解熱量との差が単位重量当たりに換算して1J/g以上20J/g以下の範囲内にある樹脂材料によって形成されていることを特徴とする請求項1に記載の樹脂被膜金属板。

【請求項4】

成形加工後に容器の外面側に位置する樹脂被膜層が2層以上の構造を有し、各層の樹脂被膜層がいずれもエチレンテレフタレート単位97mol%以上の樹脂を主成分とし、最表面から1μm以上5μm以下のワックス成分を含有する層を有し、ワックスを含有している最表面層での樹脂量に対するワックス量及び樹脂被膜層全体の樹脂量に対するワックス量が共に0.05PHR以上5PHR以下の範囲内にあり、樹脂被膜層全体の樹脂量に対する酸化チタン量が5PHR以下の範囲内にあり、且つ、少なくとも最表面から1μmの深さまでは、酸化チタン量が2PHR以下の範囲内にあり、金属板に被覆された後の樹脂被膜層の結晶化熱量と融解熱量との差が単位重量当たりに換算して1J/g以上20J/g以下の範囲内にあることを特徴とする請求項1~3のうち、いずれか1項に記載の樹脂被膜金属板。

【請求項5】

成形加工後に容器の外面側に位置する樹脂被膜層が最表面層、少なくとも1層の中間層、及び最下層からなる3層以上の構造を有し、各樹脂被膜層がいずれもエチレンテレフタレート単位97mol%以上の樹脂を主成分とし、最表面及び最下面からそれぞれ1μm以上5μm以下のワックス成分を含有する層を有し、ワックスを含有している層での樹脂量に対するワックス量が共に0.05PHR以上5PHR以下の範囲内にあり、金属板に被覆された後の樹脂被膜層の結晶化熱量と融解熱量との差が単位重量当たりに換算して1J/g以上20J/g以下の範囲内にあることを特徴とする請求項1又は3に記載の樹脂被膜金属板。

【請求項6】

前記樹脂被膜層全体の樹脂量に対する酸化チタン量が 5 PHR以上 3 0 PHR以下の範囲内にあり、且つ、少なくとも最表面から 1 µmまでと、最下面から 1 µmまでの範囲での酸化チタン量が 2 PHR以下の範囲内にあることを特徴とする請求項 1 ~ 5 のうち、いずれか 1 項に記載の樹脂被膜金属板。

【請求項7】

成形加工後に容器の内面側に位置する樹脂被膜層が、金属板に被覆された後の結晶化熱量と融解熱量との差が単位重量当たりに換算して1 J/g以上2 0 J/g以下の範囲内にある樹脂材料によって形成されていることを特徴とする請求項1~6のうち、いずれか1項に記載の樹脂被膜金属板。

【請求項8】

10

20

30

成形加工後に容器の内面側に位置する樹脂被膜層が、エチレンテレフタレート単位 9 7 m o 1 %以上である樹脂材料によって形成されていることを特徴とする請求項 1 ~ 7 のうち、いずれか 1 項に記載の樹脂被膜金属板。

【請求項9】

成形加工後に容器の外面側に位置する樹脂被膜層の水との接触角が、成形加工後に82°以上100°以下の範囲内にあることを特徴とする請求項1~8のうち、いずれか1項に記載の樹脂被膜金属板。

【請求項10】

請求項1~9のうち、いずれか1項に記載の樹脂被膜金属板の製造方法であって、二軸延伸フィルムを、樹脂の融点以上に加熱した金属板の両面に熱融着させることを特徴とする樹脂被膜金属板の製造方法。

【請求項11】

請求項1~9のうち、いずれか1項に記載の樹脂被膜金属板を成形加工することによって形成された金属容器であって、金属容器の外面側に位置する樹脂被膜層の水との接触角が82°以上100°以下の範囲内にあることを特徴とする金属容器。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、金属板の両面に樹脂被膜層を備える樹脂被膜金属板、樹脂被膜金属板の製造方法、及び金属容器に関する。

【背景技術】

[0002]

一般に、金属容器は2ピース缶と3ピース缶とに大別される。2ピース缶とは、缶底と一体になった缶体と蓋との2つの部分によって構成される金属容器である。3ピース缶とは、缶胴、上蓋、及び底蓋の3つの部分によって構成される金属容器である。2ピース缶の缶体は、シーム部(溶接部)を有さないために外観が美麗である反面、絞り加工法等で製造されるため、一般に高い加工度が要求される。これに対して、3ピース缶の缶胴は、シーム部を有するために2ピース缶の缶体と比較すると外観が劣るが、高い加工度は必要ではない。2ピース缶の加工においては、金属容器の容量が大きくなるほど加工度が高くなるため、一般に小容量の金属容器に対しては2ピース缶が使用され、大容量の金属容器に対しては3ピース缶が使用される傾向がある。

[0003]

【先行技術文献】

【特許文献】

[0004]

【特許文献 1 】特公平 7 - 1 0 6 3 9 4 号公報

20

10

30

40

【特許文献2】特許第2526725号公報

【特許文献3】特開2004-148324号公報

【特許文献4】特開平8-169098号公報

【特許文献 5 】特開 2 0 0 4 - 1 3 0 5 3 6 号公報

【特許文献 6 】国際公開第2013/030972号

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

[0005]

本発明の発明者らは、樹脂被膜金属板を用いて加工度が高い2ピース缶の缶体に成形し、加工後の樹脂被膜層と金属板との密着性、成形加工後に金属容器の内面側に位置する樹脂被膜層の被覆性、及び成形加工後に金属容器の外面側に位置する表面側の樹脂被膜層の意匠性を高める目的で熱処理を行った結果、表面側の樹脂被膜層に成形傷や微小凹凸等に起因する外観上の欠陥が発生することを知見した。このため、樹脂被膜金属板を用いて加工度が高い2ピース缶の缶体を製造するためには、成形及び熱処理によって外観上の欠陥が発生しないようにする必要がある。

[0006]

本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、その目的は、成形及び熱処理によって外観上の欠陥が発生することを抑制可能な樹脂被膜金属板、樹脂被膜金属板の製造方法、 及び金属容器を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

[0007]

本発明の発明者らは、鋭意研究を重ねてきた結果、成形傷は成形時における工具と樹脂被膜層との間の摺動性不足に起因するものであることを知見した。また、熱処理によって発生する外観上の欠陥は、成形加工の際に発生した樹脂被膜層内の残留応力が熱処理によって緩和されることにより、樹脂被膜層が不均一に変形し、不均一な顔料の分布が形成されるために発生することを知見した。そして、本発明の発明者らは、この知見に基づきさらに研究を重ねた結果、成形傷は樹脂被膜層中にワックスを添加することにより抑制され、また熱処理後の微小凹凸は特定の樹脂組成の樹脂被膜層において結晶化度を制御することにより成形加工後の樹脂被膜層の残留応力を低減することで抑制できるという技術思想を想到するに至った。

[0008]

本発明に係る樹脂被膜金属板は、金属板の両面に樹脂被膜層を備える樹脂被膜金属板であって、成形加工後に容器の外面側に位置する樹脂被膜層が、エチレンテレフタレート単位 9 7 m o 1 %以上の樹脂を主成分とし、且つ、 0 . 0 5 P H R 以上 5 P H R 以下の範囲内のワックス成分を含有し、金属板に被覆された後の結晶化熱量と融解熱量との差が単位重量当たりに換算して 1 J / g 以上 2 0 J / g 以下の範囲内にあることを特徴とする。

[0009]

成形加工後に容器の外面側に位置する樹脂被膜層が 5 P H R 以上 3 0 P H R 以下の酸化チタンを含有していることが好ましい。

[0010]

成形加工後に容器の外面側に位置する樹脂被膜層が2層以上の構造を有し、各層の樹脂被膜層がいずれもエチレンテレフタレート単位97mol%以上の樹脂を主成分とし、最表面から1μm以上5μm以下のワックス成分を含有する層を有し、ワックスを含有している層での樹脂量に対するワックス量及び樹脂被膜層全体の樹脂量に対するワックス量が共に0.05PHR以上5PHR以下の範囲内にあり、金属板に被覆された後の樹脂被膜層の結晶化熱量と融解熱量との差が単位重量当たりに換算して1J/g以上20J/g以下の範囲内にあることが好ましい。

[0011]

成形加工後に容器の外面側に位置する樹脂被膜層が2層以上の構造を有し、各層の樹脂被膜層がいずれもエチレンテレフタレート単位97mo1%以上の樹脂を主成分とし、最

10

20

30

40

表面から 1 μ m 以上 5 μ m 以下のワックス成分を含有する層を有し、ワックスを含有している最表面層での樹脂量に対するワックス量及び樹脂被膜層全体の樹脂量に対するワックス量が共に 0 . 0 5 P H R 以上 5 P H R 以下の範囲内にあり、樹脂被膜層全体の樹脂量に対する酸化チタン量が 5 P H R 以上 3 0 P H R 以下の範囲内にあり、且つ、少なくとも最表面から 1 μ m の深さまでは、酸化チタン量が 2 P H R 以下の範囲内にあり、金属板に被覆された後の樹脂被膜層の結晶化熱量と融解熱量との差が単位重量当たりに換算して 1 J / g 以上 2 0 J / g 以下の範囲内にあることが好ましい。

[0012]

成形加工後に容器の外面側に位置する樹脂被膜層が最表面層、少なくとも1層の中間層、及び最下層からなる3層以上の構造を有し、各樹脂被膜層がいずれもエチレンテレフタレート単位97mol%以上の樹脂を主成分とし、最表面及び最下面からそれぞれ1μm以上5μm以下のワックス成分を含有する層を有し、ワックスを含有している層での樹脂量に対するワックス量が共に0.05PHR以上5PHR以下の範囲内にあり、金属板に被覆された後の樹脂被膜層の結晶化熱量と融解熱量との差が単位重量当たりに換算して1J/g以上20J/g以下の範囲内にあることが好ましい。

[0013]

前記樹脂被膜層全体の樹脂量に対する酸化チタン量が 5 P H R 以上 3 0 P H R 以下の範囲内にあり、且つ、少なくとも最表面から 1 μ m までと、最下面から 1 μ m までの範囲での酸化チタン量が 2 P H R 以下の範囲内にあることが好ましい。

[0014]

成形加工後に容器の内面側に位置する樹脂被膜層が、金属板に被覆された後の結晶化熱量と融解熱量との差が単位重量当たりに換算して1J/g以上20J/g以下の範囲内にある樹脂材料によって形成されていることが好ましい。

[0015]

成形加工後に容器の内面側に位置する樹脂被膜層が、エチレンテレフタレート単位 9 7 m o 1 % 以上である樹脂材料によって形成されていることが好ましい。

[0016]

成形加工後に容器の外面側に位置する樹脂被膜層の水との接触角が、成形加工後に82°以上100°以下の範囲内にあることが好ましい。

[0 0 1 7]

本発明に係る樹脂被膜金属板の製造方法は、樹脂被膜層を形成するために、二軸延伸フィルムを使用して、樹脂の融点以上に加熱した金属板の両面にフィルムを熱融着させることを特徴とする。金属板の加熱温度を(樹脂の融点 + 5 0)以下にするとさらに好ましい。

[0018]

本発明に係る金属容器は、本発明に係る樹脂被膜金属板を成形加工することによって形成された金属容器であって、金属容器の外面側に位置する樹脂被膜層の水との接触角が82°以上100°以下の範囲内にあることを特徴とする。

【発明の効果】

[0019]

本発明に係る樹脂被膜金属板、樹脂被膜金属板の製造方法、及び金属容器によれば、成形加工後に容器の外面側に位置する樹脂被膜層の成形傷及び残留応力を低減できるので、成形及び熱処理によって外観上の欠陥が発生することを抑制できる。

【図面の簡単な説明】

[0020]

【図1】図1は、本発明の一実施形態である樹脂被膜金属板の構成を示す断面図である。 【発明を実施するための形態】

[0 0 2 1]

以下、図面を参照して、本発明の一実施形態である樹脂被膜金属板について説明する。

10

20

30

40

[0022]

図1は、本発明の一実施形態である樹脂被膜金属板の構成を示す断面図である。図1に示すように、本発明の一実施形態である樹脂被膜金属板1は、金属板2と、金属板2の一方の面側に形成された樹脂被膜層3と、金属板2の他方の面側に形成された樹脂被膜層4と、を備えている。樹脂被膜層3及び樹脂被膜層4はそれぞれ、成形加工後に金属容器の外面側及び内面側に位置する。

[0023]

金属板 2 は、ぶりきやティンフリースチール等の鋼板によって形成されている。ぶりきとしては、 $0.5 \sim 1.5$ g / m 2 の錫めっき量を有するものを用いるとよい。ティンフリースチールは、付着量 $5.0 \sim 2.0$ 0 m g / m 2 の金属クロム層と、その上層に金属クロム換算の付着量が $3 \sim 3.0$ m g / m 2 のクロム酸化物層とを有するとよい。鋼板は、目的の形状に成形できるものであれば特にその種類を問わないが、以下に示すような成分や製法のものが望ましい。

[0024]

- (1) C (カ ー ボ ン) 量 が 0 . 0 1 ~ 0 . 1 0 % 程 度 の 低 炭 素 鋼 を 用 い 、 箱 焼 鈍 で 再 結 晶 焼 鈍 し た も の 。
- (2) C量が0.01~0.10%程度の低炭素鋼を用い、連続焼鈍で再結晶焼鈍したもの。
- (3) C量が0.01~0.10%程度の低炭素鋼を用い、連続焼鈍で再結晶焼鈍及び過時効処理したもの。
- (4) C量が0.01~0.10%程度の低炭素鋼を用い、箱焼鈍又は連続焼鈍で再結晶焼鈍した後、2次冷間圧延(DR(Double Reduced)圧延)したもの。
- (5) C量が概ね0.003%以下程度の極低炭素鋼にNb, Ti等の固溶したCを固定する元素を添加したIF(Interstitial Free)鋼を用い、連続焼鈍で再結晶焼鈍したもの。

[0025]

鋼板の機械的特性は、目的の形状に成形できるものであれば特に限定されないが、加工性を損なわず、且つ、十分な缶体強度を保つために、降伏強度YPが220MPa以上580MPa以下程度のものを用いることが望ましい。塑性異方性の指標であるランクフォード(r値)については0.8以上であるものが望ましく、r値の面内異方性 rについては、その絶対値が0.7以下であるものが望ましい。鋼板の板厚は、目的の缶の形状や必要となる缶体強度から適宜設定できる。鋼板自体及び缶体のコスト上昇を抑制する観点から、概ね0.15~0.4mm程度の板厚のものを用いることが望ましい。

[0026]

なお、上記の特性を達成するための鋼の成分は特に限定されるものではないが、例えば、Si,Mn,P,S,Al,N等の成分を含有すればよく、Siの含有量は0.001~0.1%の範囲内、Mnの含有量は0.01~0.6%の範囲内、Pの含有量は0.002~0.05%の範囲内、Sの含有量は0.002~0.05%の範囲内、Alの含有量は0.005~0.100%の範囲内、Nの含有量は0.005~0.020%の範囲内にあることが好ましい。また、B,Cu,Ni,Cr,Mo,V等の他の成分を含有してもよいが、耐食性等を確保する観点から、これら他の成分の含有量は総量で0.02%以下であることが望ましい。

[0027]

樹脂被膜層 3 は、エチレンテレフタレート単位が 9 7 m o 1 %以上、好ましくは 9 8 m o 1 %以上の樹脂材料によって形成されている。エチレンテレフタレート単位が 9 7 m o 1 %未満である場合、成形時の工具との摺動で発生する熱により樹脂が軟化するため成形傷が発生しやすくなると共に、熱処理後の表面凹凸が発生しやすくなる。また、樹脂被膜層 3 は、単層でも 2 層以上の構造になっていてもよいが、各層中の樹脂はそれぞれエチレンテレフタレート単位が 9 7 m o 1 %以上となるようにする。

[0028]

10

20

30

10

20

30

40

50

樹脂被膜層 4 は、樹脂被膜層 3 と金属板 2 の両面にそれぞれ貼り合わせることから、樹脂被膜層 3 の樹脂と近い温度で溶融すると製造しやすいため、樹脂被膜層 3 の樹脂と同等の融点であることが好ましく、エチレンテレフタレート単位が 9 7 m o 1 %以上であることが好ましい。また、樹脂被膜層 4 も、単層でも 2 層以上の構造になっていてもよいが、各層中の樹脂はそれぞれエチレンテレフタレート単位が 9 7 m o 1 %以上であることが好ましい。

[0029]

樹脂被膜層3,4中の樹脂は、耐熱性や加工性を損なわない範囲で他のジカルボン酸成分、グリコール成分を共重合させてもよい。ここで、樹脂被膜層3の場合は、樹脂帯中の3mol%未満の範囲内とする。また、樹脂被膜層4の場合も樹脂中の3mol%未満の範囲内とすることが好ましい。ジカルボン酸成分としては、イソフタル酸、ナフタレルボン酸、ジフェニルズルホイソフタル酸、フタルが等の方香族ジカルボン酸、ラ・ナトリウムスルホイソフタル酸、マレイン酸、ブロールが、シュウ酸、コハク酸、アジピン酸、セバシン酸、ダイマー酸、マレイン酸、ウ・オギシュウ酸、カルボン酸、シクロヘキサンジカルボン酸等の脂環族カルボン酸、ウ・オギシカルボン酸等を例示できる。グリコール、ネオペンチルだリコール、ブタンジオール、ペンタンジオール、ヘキサンジオール、ネオペンチルだリコールの脂肪がリコール、シクロヘキサンジオール、ネオペンチルでリコールの脂肪がリコール、シクロへキサンジオール、ジエチレングリコール等を例示できる。なお、これらのジカルボン酸成分及びグリコール成分は2種以上を併用してもよい。

樹脂被膜層3,4を形成する樹脂材料は、その製法によって限定されることはない。例えば、(1)テレフタル酸、エチレングリコール、及び共重合成分をエステル化反応させ、次いで得られる反応生成物を重縮合反応させて共重合ポリエステルとする方法や、(2)ジメチルテレフタレート、エチレングリコール、及び共重合成分をエステル交換反応させ、次いで得られる反応生成物を重縮合反応させて共重合ポリエステルとする方法等を利用して、樹脂材料を形成することができる。また、エチレンテレフタレート樹脂とブチレンテレフタレート樹脂等の他の樹脂を混合して樹脂材料を形成してもよい。共重合ポリエステルの製造においては、必要に応じて、蛍光増白剤、酸化防止剤、熱安定剤、紫外線吸収剤、帯電防止剤等の添加物を添加してもよい。白色度を向上させる場合には、蛍光増白剤の添加は有効である。このような組成の樹脂をTダイから溶融押出しして薄膜に成形した後に縦方向及び横方向に延伸して製造する二軸延伸フィルムを用いることが好ましい。

[0031]

金属板 2 への被覆時に樹脂被膜層 3 , 4 をその融点以上の温度とする時間は 1 ~ 3 0 m s e c の範囲内にすることが望ましい。被覆時の加圧圧力は、特に限定されないが、面圧を 9 . 8 ~ 2 9 4 N (1 ~ 3 0 k g f / c m ²)の範囲内にすることが望ましい。面圧がこの範囲より小さい場合、金属板 2 と樹脂被膜層 3 , 4 との界面の温度が融点以上であっても、融点以上の温度になっている時間が短時間であるため樹脂被膜層 3 , 4 の溶融が不十分となり、樹脂被膜層 3 , 4 と金属板 2 との十分な密着性を得られないことがある。一方、面圧がこの範囲より大きい場合、樹脂被膜層 3 , 4 が溶融してロールに接着する溶着が発生することがある。

[0032]

容器の外面側となる樹脂被膜層 3 は、金属板 2 に被覆した後の結晶化熱量と融解熱量との差が単位重量当たりに換算して 1 J / g以上 2 0 J / g以下、好ましくは 1 J / g以上 1 5 J / g以下、より好ましくは 3 J / g以上 1 0 J / g以下の範囲内にある樹脂材料によって形成されている。結晶化熱量と融解熱量とは、示差走査熱量測定装置(Differential Scanning Calorimetry: DSC)を用いて測定することができる。結晶化熱量と融解熱量との差は被覆後の樹脂被膜層 3 の結晶化度の指標となるものである。樹脂被膜層 3 の結晶化熱量と融解熱量との差が 1 J / g 未満である場合、成形加工後の残留応力は低減するものの、耐衝撃性が低下し、一定以上の衝撃が加わった場合、樹脂被膜割れが発生す

10

20

30

40

50

る。一方、結晶化熱量と融解熱量との差が20J/gより大きい場合には、樹脂被膜層3の結晶化度が高くなり、成形加工後の残留応力が大きくなるため、熱処理によって外観上の欠陥が発生する。以上のことより、容器の外面側となる樹脂被膜層3の結晶化熱量と融解熱量との差は、1J/g以上20J/g以下とする。

[0033]

容器の内面側となる樹脂被膜層 4 は、金属板 2 に被覆した後の結晶化熱量と融解熱量との差が単位重量当たりに換算して 1 J/g以上 2 0J/g以下の範囲内にある樹脂材料によって形成されていることが望ましい。結晶化熱量と融解熱量との差が 1 J/g未満である場合、成形加工後の耐衝撃性が低下し、一定以上の衝撃が加わった場合、樹脂被膜割れが発生する場合がある。一方、結晶化熱量と融解熱量との差が 2 0J/gより大きい場合には、樹脂被膜層 4 の結晶化度が高くなり、成形加工後の残留応力が大きくなる。このため、樹脂被膜層 4 の割れが発生することによって耐食性が悪化する場合がある。

[0034]

樹脂被膜層3,4の結晶化度は、被覆前の樹脂被膜層3,4の配向度や融点、及び被覆条件(鋼板加熱温度、被覆時面圧、被覆後の冷却までの時間、被覆後の冷却温度、ララ高速度)を調整することによって制御できる。例えば、被覆時の金属板2の加熱温度を金属を含むためできる。なお、10~50~80分割によるが、10~50~80分割によるが、10~50~80分割によるがが、10~50~80分割によるがが、10~50~80分割によるがが、10~50~80分割により、樹脂被膜層3,4の結晶化度を低くすることができる。また、できるの冷却開始までの時間は、ラインの長さやライン速度にもよるが、0.5秒~10秒の範囲である。また、ライン速度を上げることによって、加熱温度が同条件でもおした膜層3,4の結晶化度を低くすることができる。これは、加熱されてから被覆されるまでの放冷等の影響が少なくなるためである。

[0035]

樹脂被膜層3の融点は、250 以上265 以下の範囲内にあり、樹脂被膜層3が2層以上の構造になっている場合は、各層の融点差は10 以下であることが望ましく、6以下であることがより望ましく、3 以下であることがさらに望ましい。樹脂被膜層3の融点が250 未満である場合、加工時の表面摺動や金属板2の加工発熱等によって樹脂被膜層3が軟化しやすくなり、樹脂被膜層3の表面に成形傷が発生したり、樹脂破断に至ったりする場合がある。一方、樹脂被膜層3の融点が265 より大きい場合には、樹脂被膜層3の結晶性が高くなり、加工度の高い加工に追随できない可能性がある。また、各層の融点差が10 より大きい場合、熱処理による各層の溶融状態が大きく異なるため、不均一な変位(流動)によって外観上の欠陥が発生しやすくなる。

[0036]

樹脂被膜層4の融点も樹脂被膜層3との貼り合わせという点から、250 以上265以下の範囲内にあり、樹脂被膜層4が2層以上の構造になっている場合は、各層及び樹脂被膜層3の樹脂との融点差は10 以下であることが望ましく、6 以下であることがより望ましく、3 以下であることがさらに望ましい。また、各層及び樹脂被膜層3の樹脂との融点差が10 より大きい場合、熱処理による各層及び樹脂被膜層3の溶融状態が大きく異なるため、不均一な変位(流動)によって欠陥が発生しやすくなる。

[0037]

加工度が高い成形加工を行った際に樹脂被膜層3に成形傷が発生することを抑制するために、樹脂被膜層3にはワックス成分が添加されている。添加するワックス成分は特に限定されないが、有機滑剤が好ましく、ポリエステル樹脂との相溶性が良好なステアリン酸、ステアリン酸エステル、パルミチン酸、パルミチン酸エステル等の脂肪酸や脂肪酸エステル、パラフィン、ポリエチレン等の直鎖脂肪族等が使用可能であるが、特にポリエステル樹脂との相溶性が良好で高融点であるカルナウバワックスを用いることが望ましい。

[0038]

ワックス成分の添加量は 0 . 0 5 P H R ~ 5 P H R の範囲内とする。ワックス成分の添加量が 0 . 0 5 P H R より少ない場合、潤滑の効果が小さく、成形傷に起因する外観欠陥抑制効果が得られない。一方、ワックス成分の添加量が 5 P H R より多い場合には、樹脂被膜層 3 をロール状に巻いた時にワックス成分の転写等が発生して問題となる他、印刷性が劣化する可能性がある。ワックス成分の添加量は、好ましくは 0 . 1 0 P H R ~ 3 P H R の範囲内、より好ましくは 0 . 2 0 P H R ~ 2 P H R の範囲内である。

[0039]

容器成形加工工程において、樹脂被膜層3が、成形加工や塗装の焼付等で熱履歴を受け ると、ワックス成分は表面に析出して摺動性が向上する傾向になるため、樹脂被膜層 3 全 体 に 対 す る ワ ッ ク ス 成 分 の 添 加 量 が 0 . 0 5 P H R ~ 5 P H R で あ れ ば 、 樹 脂 被 膜 層 3 の 膜厚方向でのワックス成分の存在位置は限定するものではないが、樹脂被膜層3の最表面 層に添加することが好ましく、その場合の最表面層は最表面から1μm以上5μm以下で あることが好ましい。最表面層のワックス成分は摺動性を向上させる効果が高く、最表面 層 に添加 した方がワックス成分の添加量が少なくても摺動性 向上効果が高くなる。また、 樹脂被膜層3の最下層に添加することが好ましく、その場合の最下層は最下面から1μm 以上5μm以下であることが好ましい。最下層のワックス成分は加工時に樹脂層と金属板 との間の界面で発生する応力を緩和することにより、成形時の樹脂密着性を向上させる効 果がある。ワックス成分が添加された最表面層及び最下層の膜厚が1μmより小さい場合 、樹脂被膜層3の成形傷が十分抑制できない場合や成形時の樹脂密着性に劣る場合があり 製 造 方 法 に よ っ て は 樹 脂 被 膜 層 3 の 表 面 の 光 沢 を 十 分 に 確 保 で き な く な っ た り す る 場 合 がある。一方、ワックス成分が添加された最表面層及び最下層の膜厚は5μmより大きく てもよいが、それ以上の改善効果が少なくなってくるため、5μm以下とすることが好ま しい。

[0040]

本発明に係る樹脂被膜金属板を成形加工することによって形成された金属容器では、金 属 容 器 の 外 面 側 に 位 置 す る 樹 脂 被 膜 層 3 の 水 と の 接 触 角 が 8 2 。 ~ 1 0 0 。 の 範 囲 内 に あ ることが好ましく、85°~95°の範囲内にあることがさらに好ましい。樹脂被膜金属 板 の 製 造 直 後 で は 、 通 常 、 加 熱 時 間 が 短 時 間 で あ る た め 、 ワ ッ ク ス 成 分 は 、 当 初 添 加 し た 層に存在している場合が多いが、容器成形加工工程において、樹脂被膜層3が、成形加工 や 塗 装 の 焼 付 等 で 熱 履 歴 を 受 け る と 、 ワ ッ ク ス 成 分 は 表 面 に 析 出 し て 摺 動 性 が 向 上 す る 傾 向 に な る 。 本 発 明 に 規 定 す る ワ ッ ク ス 成 分 の 添 加 を 行 う こ と に よ り 、 本 発 明 に 係 る 樹 脂 被 膜金属板を成形加工することによって形成された金属容器では、金属容器の外面側に位置 する樹脂被膜層3の水との接触角が82°~100°の範囲内になっており、好適な成形 が行われたことがわかる。なお、容器成形前に容器成形後の樹脂被膜層3の水との接触角 を推定評価するためには、樹脂被膜層3に熱履歴を与えて冷却後に水との接触角を評価す るとよい。熱履歴の条件は特に限定するものではないが、融点-50 以上融点+30 以下の温度で30秒以上保持するとよい。例えば、本発明では、熱風乾燥炉を用い、90 秒で240 に到達するように加熱し、冷風にて強制冷却した後の水との接触角は、成形 加工した容器外面側に位置する樹脂被覆層3の水との接触角とよく相関があることを確認 した。また、この最適な水との接触角範囲を表面自由エネルギーの最適範囲で示すと、2 7~33mN/mである。

[0041]

樹脂被膜層4の傷つき防止のために、樹脂被膜層3と同様に樹脂中にワックス成分を添加しても構わない。その場合のワックス成分の添加量も、0.05PHR~5PHRの範囲内とすることが望ましい。

[0042]

樹脂被膜層3は、印刷処理等の意匠性を高めるための処理が可能なように、白色であることが求められる場合がある。このため、樹脂被膜層3は、5PHR以上30PHR以下、好ましくは10PHR以上25PHR以下、より好ましくは12PHR以上20PHR

10

20

30

40

以下の範囲内で酸化チタンを含有していることが望ましい。酸化チタンの含有量が5PHR未満である場合、加工後に十分な白色度が確保できない場合がある。一方、酸化チタンの含有量が30PHRより多い場合には、加工度が高い成形加工を行った際、金属板2と樹脂被膜層3との密着性や加工性が問題となる場合がある。

[0043]

白色度を確保するためには、樹脂被膜層3全体の樹脂量に対する酸化チタン量が5PHR以上30PHR以下の範囲内であり、膜厚が10µm以上であることが好ましい。また、最表面付近の酸化チタン量が高い場合、成形後の表面から脱離しやすくなるため、樹脂被膜層3の最表面から少なくとも1µmまでの位置での酸化チタン量は2PHR以下とすることが好ましい。また、最下面付近の酸化チタン量が高い場合、下地金属との密着性が低下しやすくなるため、最下面から少なくとも1µmまでの範囲内での酸化チタン量も2PHR以下とすることがさらに好ましい。

[0044]

樹脂被膜層3に添加する酸化チタンとしては、特に限定されないが、ルチル型酸化チタンが90%以上のものを用いることが好ましい。ルチル型酸化チタンが90%より低い場合、樹脂材料との混合時に酸化チタンの分散性が良くなく、また、樹脂材料の分子量低下を招くことがある。なお、本願実施例及び比較例では、ルチル型酸化チタンを使用した。酸化チタンの添加方法としては、以下の(1)~(3)に示すような各種方法を用いるとができる。なお、方法(1)を利用して酸化チタンを添加する場合には、酸化チタンを添加した樹脂被膜層3の厚みは、加工後の白色度を確保するために、10~40μmとがましくは12~35μm、より好ましくは15~25μmの範囲内にすることが望ましい。樹脂被膜層3の厚みが10μm未満である場合、加工時に樹脂被膜層3の割れが増といる。一方、樹脂被膜層3の厚みが40μmより大きい場合には、成形による残留応力が大きくなりすぎて密着性が劣る場合があるためである。

[0045]

(1)共重合ポリエステル合成時のエステル交換又はエステル化反応の終了前、若しくは 重縮合反応開始前に酸化チタンを添加する方法

(2)共重合ポリエステルに添加し、溶融混練する方法

(3)方法(1),(2)において、酸化チタンを多量に添加したマスターペレットを製造し、粒子を含有しない共重合ポリエステルと混練し、所定量の酸化チタンを含有させる方法

[0046]

また、酸化チタンとフィルム樹脂との間の密着性を良くするため、酸化チタン表面をシリカやアルミナ等で表面処理することが好ましい。

[0047]

前述したように、樹脂被膜層3,4は、全体が同じ組成である単層でもよく、複層構造であってもよい。また、樹脂被膜層3,4は、単層の場合でも複層の場合でも、合計が10μm以上40μm以下の範囲内であることが好ましい。10μm未満であると、加工時に樹脂被膜層3に割れが生じて被覆性が劣る場合があり、40μm超の場合、成形による残留応力が大きくなりすぎて密着性が劣る場合があるためである。また、樹脂被膜層3,4が所定の構成になっていれば、層の形成方法は限定するものではない。例えば、複数の成分の異なるフィルムを積層してもよいし、複数成分を溶融押し出し法でフィルムに形成してもよい。なお、複数の成分の異なるフィルムをそれぞれ形成してから積層してもよい。なお、複数の成分の異なるフィルムをそれぞれ形成してから積層してフィルムを形成する場合は、密着性等の観点から各層の厚みは1μm以上であることが好ましい。

【実施例1】

[0048]

10

20

30

金属板として厚さ0.23mmのT3CA(JIS G 3303)、TFS(Tin Free Steel、金属Cr層:120mg/m²、Cr酸化物層:金属Cr換算で10mg/m²)を用い、フィルム熱圧着法を用いて金属板の両面に以下の表1A,1Bに示す実施例1~38及び比較例1~12の樹脂被膜層を形成した。具体的には、金属板を樹脂被膜層の融点より20 高い温度まで加熱した状態で、ニップロールを利用して二軸延伸法で作製したフィルム状の樹脂被膜層を金属板に熱圧着し、次いで5秒以内の水冷に容器であることにより、金属板の両面に樹脂被膜層を被覆した。なお、成形につない、金属板の両面には酸化チタンを含まない場合の樹脂は酸化チタンを含まない樹脂被膜層の内面側に位置する金属板のもうの面側には酸化チタンを含まない樹脂被膜層(内面樹脂層)を被覆した。また、得られた樹脂被膜層の配合で、以下に示す方法を利用して、樹脂被膜層の融点、樹脂被膜層の結晶化熱量、及び樹脂被膜層の融解熱量を測定した。また、外面樹脂層については、その白色度及び熱処理後の水との接触角を測定した。測定結果を以下の表1A,1Bに示す。

[0049]

(1)樹脂被膜層の融点

示差走査熱量測定装置を用いて10 /分の昇温速度、窒素ガス流量50m1/分で、室温から290 まで被覆前の樹脂被膜層を昇温したときの吸熱ピークを測定し、200~280 の間で測定された吸熱ピークのピーク温度を樹脂被膜層の融点とした。

[0050]

(2)結晶化熱量及び融解熱量

希釈した塩酸により樹脂被膜金属板の金属表面を溶解して樹脂被膜層を剥離し、剥離した樹脂被膜層を十分に蒸留水で洗浄して乾燥させた。なお、以後、剥離した樹脂被膜層での評価が必要な場合は、本方法を用いた。そして、示差走査熱量測定装置を用いて、10/分の昇温速度、窒素ガス流量50m1/分で-50mから290mまで樹脂被膜層を昇温したときの発熱ピーク及び吸熱ピークを測定し、100~200m間で観測された発熱ピークの面積から結晶化熱量を算出し、200~280m間で観測された吸熱ピークの面積から融解熱量を算出した。なお、外面樹脂層については、酸化チタンの含有量を除いた重量を樹脂量として、樹脂単位重量当たりの結晶化熱量及び融解熱量を算出した

[0051]

(3)白色度

分光色差計を用いて樹脂被膜金属板の樹脂被膜層3の白色度をJIS Z 8722に示される方法で評価した。測定面積は30mm 、測定光源をC条件、測定光源に対して2°視野の観察条件で測定したハンター(Hunter)Lab値のL値を白色度とした。なお、L値が75以上の場合に白色被膜として好適である。

[0052]

(4)熱処理後の水との接触角

熱風乾燥炉を用いて、金属板温度が240 になるまで90秒で加熱して、冷風にて強制冷却した後に、接触角計(協和界面科学(株)製CA-DT型)を用いて、水の樹脂被膜層3に対する静的接触角を測定した。

[0 0 5 3]

10

20

30

【表 1 A 】

(表1A)

				外面樹脂	層							
	ホ°リ	エステル成分		添加٧	VAX			療	量分析	ŕ		ما ارم
	主成分(mol%)	他成分(mol%)	TiO₂量 (PHR)	種類	量 (PHR)	膜厚 (μm)	融点 (°C)	結晶化 熱量 (J/g)	融解 熱量 (J/g)	熱量 差 (J/g)	白色度	水との 接触角 (゜)
実施例1	エチレンテレフタレート100	-	20	カルナウバ	1.0	20	260	32	42	10	84	90
実施例2	エチレンテレフタレート99	エチレンイソフタレート1	20	カルナウバ	1.0	20	254	32	40	8	84	90
実施例3	エチレンテレフタレート97	エチレンイソフタレート3	20	カルナウバ	1.0	20	250	31	37	6	84	89
実施例4	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	1.0	20	255	32	39	7	84	90
実施例5	エチレンテレフタレート97	ジェチレンテレフタレート3	20	カルナウバ	1.0	20	253	31	38	7	84	90
実施例6	エチレンテレフタレート97	シクロヘキサンジ・メチレンフタレート3	20	カルナウバ	1.0	20	250	31	36	5	84	90
実施例7	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	20	255	32	39	7	55	90
実施例8	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	5	カルナウバ	1.0	20	255	32	39	7	75	90
実施例9	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	10	カルナウバ	1.0	20	255	32	39	7	80	90
実施例10	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	25	カルナウバ	1.0	20	255	32	39	7	87	89
実施例11	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	30	カルナウバ	1.0	20	255	32	39	7	88	88
実施例12	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	0.05	20	255	32	39	7	84	80
実施例13	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	0.10	20	255	32	39	7	84	81
実施例14	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	0,2	20	255	32	39	7	84	82
実施例15	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	2	20	255	32	39	7	84	95
実施例16	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	5	20	255	32	39	7	84	98
実施例17	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	ポリエチレン	0.5	20	255	32	39	7	84	85
実施例18	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	ポリエチレン	2	20	255	32	39	7	84	95
実施例19	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	1.0	10	255	32	39	7	84	90
実施例20	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	1.0	30	255	32	39	7	84	90
実施例21	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	1.0	20	255	38	39	1	84	89
実施例22	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	1.0	20	255	36	39	3	84	90
実施例23	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	1.0	20	255	34	39	5	84	90
実施例24	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	1.0	20	255	29	39	10	84	90
実施例25	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	1.0	20	255	27	39	12	84	90
実施例26	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	1.0	20	255	24	39	15	84	90
実施例27	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	1.0	20	255	19	39	20	84	90
実施例28	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	1.0	20	255	32	39	7	84	90
実施例29	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	1.0	20	255	32	39	7	84	90
実施例30	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	1.0	20	255	32	39	7	84	90
実施例31	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	1.0	20	255	32	39	7	84	90
実施例32	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	1.0	20	255	32	39	7	84	90
実施例33	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	1.0	20	255	32	39	7	84	90
実施例34	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	1.0	20	255	32	39	7	84	90
実施例35	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	1.0	20	255	32	39	7	84	90
実施例36	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	1.0	20	255	32	39	7	84	90
実施例37	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	1.0	20	255	32	39	7	84	90
実施例38	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	1.0	20	255	32	39	7	84	90
比較例1	エチレンテレフタレート96	エチレンイソフタレート4	20	カルナウハ゛	1.0	20	246	32	39	7	84	89
比較例2	エチレンテレフタレート92	エチレンイソフタレート8	20	カルナウバ	1.0	20	230	32	39	7	84	88
比較例3	エチレンテレフタレート94	シクロヘキサンシ、メチレンフタレート6	20	カルナウハ゛	1.0	20	248	32	39	7	84	89
比較例4	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20			20	255	32	39	7	84	77
比較例5	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	0.02	20	255	32	39	7	84	79
比較例6	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	1.0	20	255	18	39	21	84	90
比較例7	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	1.0	20	255	13	39	26	84	90
比較例8	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	1.0	20	255	3	39	36	84	90
比較例9	エチレンテレフタレート98	エチレンイソフタレート2	20	カルナウハ	1.0	20	255	16	38	22	84	90
比較例10	エチレンテレフタレート98	エチレンイソフタレート2	20	カルナウバ	1.0	20	255	10	38	28	84	90
比較例11	エチレンテレフタレート98	エチレンイソフタレート2	20	カルナウバ	1.0	20	255	2	38	36	84	90
比較例12	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	カルナウバ	1.0	20	255	39	39	0	84	88

10

20

30

40

[0 0 5 4]

【表 1 B】

(表1B)

		内	面樹脂層						
	木 °!	Jエステル成分	添加	WAX			煮	量分析	ŕ
	主成分(mol%)	他成分(mol%)	種類	量 (PHR)	膜厚 (μm)	融点 (°C)	結晶化 熱量 (J/g)		熱量 差 (J/g)
実施例1	エチレンテレフタレート100)			20	260	32	42	10
実施例2	エチレンテレフタレート99	エチレンイソフタレート1			20	254	32	40	8
実施例3	エチレンテレフタレート97	エチレンイソフタレート3			20	250	31	37	6
実施例4	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1			20	255	32	39	7
実施例5	エチレンテレフタレート97	ジェチレンテレフタレート3			20	253	31	38	7
実施例6	エチレンテレフタレート97	シクロヘキサンシ・メチレンフタレート3	3		20	250	31	36	5
実施例7	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1			20	255	32	39	7
実施例8	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1			20	255	32	39	7
実施例9	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1			20	255	32	39	7
実施例10		シェチレンテレフタレート1		ļ	20	255	32	39	7
実施例11	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1			20	255	32	39	7
実施例12	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1			20	255	32	39	7
実施例13	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	<u> </u>		20	255	32	39	7
実施例14	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1			20	255	32	39	7
実施例15 実施例16	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1			20	255	32	39	7
実施例17	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1			20	255	32	39	7
実施例18	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	<u> </u>		20	255	32	39	7
実施例19	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	ļ		20	255	32	39	7
実施例20	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1			20	255	32	39	7
実施例21	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1		<u> </u>	20	255	32	39	7
実施例22	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1 ジェチレンテレフタレート1	 		20	255	38	39	1
実施例23	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1			20	255	36	39	3
実施例24	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1			20	255 255	34 29	39	5
実施例25	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	ļ	┝┈┤	20	255	27	39 39	10 12
実施例26	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1			20	255	24	39	15
実施例27	エチレンテレフタレート99	シ エチレンテレフタレート1			20	255	19	39	20
実施例28	エチレンテレフタレート96	エチレンイソフタレート4			20	246	37	39	2
実施例29	エチレンテレフタレート92	エチレンイソフタレート8			20	230	38	39	1
実施例30	エチレンテレフタレート99	シ エチレンテレフタレート1	カルナウバ	0.05	20	255	32	39	-
実施例31	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	カルナウハ	0.5	20	255	32	39	-
実施例32	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1			10	255	32	39	7
実施例33	エチレンテレフタレート99	エチレンイソフタレート1			30	254	32	39	7
実施例34	エチレンテレフタレート99	シクロヘキサンシ・メチレンフタレート1			20	254	38	39	1
実施例35	エチレンテレフタレート99	シクロヘキサンシ・メチレンフタレート1			20	254	27	39	12
実施例36	エチレンテレフタレート99	エチレンイソフタレート10			20	228	19	39	20
実施例37	エチレンテレフタレート99	シクロヘキサンシ・メチレンフタレート1			20	254	39	39	7
実施例38	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1			20	255	15	39	24
比較例1	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1			20	255	32	39	7
比較例2	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1			20	255	32	39	7
比較例3	エチレンテレフタレート99	ジエチレンテレフタレート1			20	255	32	39	7
比較例4	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1			20	255	32	39	7
比較例5	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1			20	255	32	39	7
比較例6	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1			20	255	18	39	21
比較例7	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1			20	255	13	39	26
比較例8	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1				255	3	39	36
比較例9	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1			_	255	16	38	22
比較例10	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1				255	10	38	28
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1			-	255	2	38	36
比較例12	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1			20	255	39	39	0

10

20

30

〔評価〕

表1A,1Bに記載の樹脂被膜金属板について、以下に示す方法を利用してその成形性 、外観、耐食性、加工後密着性、及び耐衝撃性を評価した。評価結果を以下の表2に示す 。表2に示すように、実施例1~38の樹脂被膜金属板では、成形性及び外観の評点は「 」「 」又は「 」であったのに対して、比較例1~11の樹脂被膜金属 板では、成形性及び外観の評点は「 」「×」であった。ここで、表1A,1Bを参照す ると、実施例1~38の樹脂被膜金属板では、外面樹脂層がエチレンテレフタレート単位 9 7 m o 1 % 以上であり、且つ、 0 . 0 5 P H R 以上 5 P H R 以下の範囲内のワックス成 分を含有し、金属板に被覆された後の結晶化熱量と融解熱量との差が単位重量当たりに換 算して1J/g以上20J/g以下の樹脂材料によって形成されている。これに対して、 比較例1~11の樹脂被膜金属板では、樹脂組成、ワックス成分、又は外面樹脂層の結晶 化 熱 量 と 融 解 熱 量 と の 差 の い ず れ か が 異 な り 、 ま た 比 較 例 1 2 の 樹 脂 被 膜 金 属 板 で は 、 外 面樹脂層は結晶化熱量と融解熱量との差が単位重量当たりに換算して0J/gの樹脂材料 によって形成されている。

[0056]

(1)成形性

表 1 A , 1 B に記載の樹脂被膜金属板に直径 1 2 3 m m の円板を打ち抜き、絞り比 1 . 7 で 浅 絞 り 缶 を 成 形 し た 。 次 に 、 こ の 浅 絞 り 缶 に 対 し 、 絞 り 比 1 . 4 で 再 絞 り 加 工 及 び D I加工を行い、深絞り缶を成形した。このようにして得られた深絞り缶を、その後の印刷 、焼き付けの熱履歴を模擬するために、熱風乾燥炉を用いて缶体温度が250 で2分間で加熱した後、冷風にて強制冷却した。そして、成形後に樹脂被膜表面の成形傷 を目視で観察し、以下に示す基準に従って評点をつけた。

」:フィルムの成形傷が全く観察されない場合。 評点「

評点「 」:フィルムの成形傷が缶フランジ部分から1mm以内の高さ位置に発生した 場合。

評点「 」:フィルムの成形傷が缶フランジ部分から1mmを超えて3mm以内の高さ位 置に発生した場合。

評 点 「 」:フィルムの成形傷が缶フランジ部分から3mmを超えて5mm以内の高さ位 置に発生した場合。

評点「 」:フィルムの成形傷が缶フランジ部分から 5 mmを超えて10mm以内の高さ 位置に発生した場合。

評 点「 × 」:フィルムの成形傷が缶フランジ部分から10mmを超えた高さ位置まで発生 した場合。

[0057]

(2)外観

表 1 A , 1 B に記載の樹脂被膜金属板に、直径 1 5 8 m m の円板を打ち抜き、絞り比 1 . . 7 で 浅 絞 り 缶 を 得 た 。 次 い で 、 こ の 浅 絞 り 缶 に 対 し 、 絞 り 比 1 . . 5 で 再 絞 り 加 工 を 行 い 、深絞り缶を成形した。このようにして得られた深絞り缶を、その後の印刷、焼き付けの 熱履歴を模擬するために、熱風乾燥炉を用いて缶体温度が250 になるまで2分間で加 熱 した 後 、 冷 風 に て 強 制 冷 却 し た 。 冷 却 後 の 外 面 フ ィ ル ム の 状 態 を 目 視 で 観 察 し 、 以 下 に 示す基準に従って評点をつけた。

」:表面凹凸の欠陥が全く観察されない場合。

評点「 」:表 面 凹 凸 の 欠 陥 が 缶 フ ラ ン ジ 部 分 か ら 1 m m 以 内 の 高 さ 位 置 に 発 生 し た 場 合。

評点「 」:表面凹凸の欠陥が缶フランジ部分から1mmを超えて2mm以内の高さ位置 に発生した場合。

評点「 」:表面凹凸の欠陥が缶フランジ部分から2mmを超えて3mm以内の高さ位置

評点「 」:表面凹凸の欠陥が缶フランジ部分から3mmを超えて5mm以内の高さ位置 に発生した場合。

10

20

30

40

評点「×」:表面凹凸の欠陥が缶フランジ部分から 5 mmを超えた高さ位置で発生した場合。

[0058]

(3)耐食性

外観評価において成形及び熱処理を行った深絞り缶の缶フランジ部の樹脂被膜層を削り金属板を露出させた。その後、缶内に5%の食塩水を注入し、これに白金電極を浸漬させ(浸漬させた位置は缶中央部)、白金電極及び缶のフランジ部(鋼板露出部)をそれぞれ陰極及び陽極として電極間に6Vの電圧をかけ、4秒後の電流値を読み取った。そして、10缶測定後の電流値の平均値を求め、以下に示す基準に従って評点をつけた。

評点「」:電流値0.001mA以上、0.01mA未満

評点「」:電流値0.01mA以上、0.1mA未満

評点「」:電流値0.1mA以上、1.0mA未満

評点「×」:電流値1.0mA以上

[0059]

(4)加工後密着性

外観評価において成形した深絞り缶の缶胴部からピール試験用のサンプル(幅15mm×長さ120mm)を切り出した。切り出したサンプルの長辺側端部から缶外面側の樹脂被膜層を一部剥離し、剥離した樹脂被膜層を樹脂被膜層が剥離された金属板とは反対方向(角度:180度)に開き、引張速度30mm/minでピール試験を行い、以下に示す基準に従って幅15mmあたりの密着力を評価した。

評点「 」:3.0N/15mm以上

評点「 」: 2.0 N / 15 m m 以上、3.0 N / 15 m m 未満

評点「 」:1.0N/15mm以上、2.0N/15mm未満

評点「×」:1.0N/15mm未満

[0060]

(5)耐衝擊性

外観評価において成形及び熱処理を行った深絞り缶の缶胴部から衝撃試験用のサンプル(幅80mm×長さ80mm)を切り出し、缶外面側が凸になるようにして、先端半径6.35mm、荷重300g、高さ100mmのデュポン衝撃試験を行った(JIS K5600準拠)。そして、凸部側(缶外面側)の衝撃部に5%の食塩水を浸したスポンジを当て、これに白金電極を当てた。白金電極及び衝撃試験サンプル端(鋼板露出部)をそれぞれ陰極及び陽極として電極間に6.2Vの電圧をかけて4秒後の電流値を読み取り、10缶測定後の平均値を求めた。

評点「」:電流値0.05mA未満

評点「 」:電流値0.05mA以上、0.5mA未満

評点「 」:電流値0.5mA以上、5mA未満

評点「×」:電流値5mA以上

[0061]

10

20

【表2】

(表2)

	成形性	外観	耐食性	加工後密着性	耐衝擊性
実施例1	00	0	0	0	0
実施例2	00	0	0	0	0
実施例3	0	0	0	0	0
実施例4	00	0	0	0	0
実施例5	0	0	0	0	0
実施例6	0	0	0	0	0
実施例7	00	0	0	0	0
実施例8	00	0	0	0	0
実施例9	00	0	0	0	0
実施例10	0	0	0	0	0
実施例11	0	0	0	Ö	0
実施例12	0	0	0	0	
実施例13	0	0	0	0	
実施例14	00	0	0	0	
実施例15	00	0	0	0	
実施例16	00	0	0	0	
実施例17	00	0	0	0	
実施例18	00	0	0	0	0
実施例19	00	0	0	0	
実施例20	00	0	0	0	
実施例21	00	00	0	0	<u> </u>
実施例22	00	00	0		0
実施例23	00	0		0	0
実施例24	00		0	0	<u> </u>
実施例25	0	0	0	0	<u> </u>
実施例26		0	0	0	<u> </u>
	0	0	0	0	<u> </u>
実施例27	0	0	0	0	<u> </u>
実施例28	00	0	0	0	<u> </u>
実施例29	00	0	0	0	<u> </u>
実施例30	00	0	0	0	<u> </u>
実施例31	00	0	00	0	<u> </u>
実施例32	00	0	0	0	<u> </u>
実施例33	00	<u> </u>	0	0	0
実施例34	00	0	0	0	<u> </u>
実施例35	00	0	0	0	©
実施例36	00	0	0	0	0
実施例37	00	0	0	0	0
実施例38	00	0	0	0	0
比較例1	Δ	Δ	0	0	0
比較例2	×	×	0	0	0
比較例3	Δ	Δ	0	0	0
比較例4	×	0	0	0	0
比較例5	×	0	0	0	0
比較例6	Δ	Δ	0	0	0
比較例7	×	×	0	Δ	0
比較例8	×	×	0	×	0
比較例9	Δ	Δ	0	0	0
比較例10	×	×	0	Δ	0
比較例11	×	×	0	×	0
比較例12	0	0	0	0	×

10

20

30

[0062]

金属板として厚さ0.23mmのT3CA(JIS G 3303)、TFS(Tin Free Steel、金属Cr層:120mg/m²、Cr酸化物層:金属Cr換算で10mg/m²、Cr酸化物層:金属Cr換算で10mg/m²、Or酸化物層:金属Cr換算で10mg/m²、Om酸化物層:金属Or換算で10mg/m²、Om酸化物層:金属Or換算で10mg ス A~3Dに示す2層または3層の樹脂被膜層を形成した。具体的には、表3 A~3Dに示す2層または3層の樹脂被膜層を形成した。金属板を樹脂と関層の融点(各層の融点が異なる場合は、最も高い層の融点とする)より20 高い温度で加熱した状態で、ニップロールを利用して二軸延伸法で作製したフィルム状の樹脂を関層を加熱した状態で、ニップロールを利用して二軸延伸法で作製したフィルム状の樹脂を関直に樹脂被膜層を被覆した。なお、成形いよって冷却することにより、金属板の方の面側には酸化チタンを含む場合と含まない場合の樹脂で、カンを含まない樹脂を関連を表別について、と同じ方法を利用して樹脂被膜層の融点、樹脂被膜層の結晶化熱量、及び樹脂被膜層の語量を測定した。また、外面樹脂層については、その白色度及び熱処理後の水との接触角を測定した。測定結果を以下の表3A~3Dに示す。

[0 0 6 3]

【表 3 A 】

(表3A)

(表3A)	Γ -		指層				
l		最表面					
	#°!,	エステル成分	Ī	添加	IWAX	Т	Г
	主成分(mol%)	他成分(mol%)	TiO₂量 (PHR)	1	量 (PHR)	膜厚 (μm)	融点 (℃)
実施例101	エチレンテレフタレート100		0	カルナウハ	1.0	2	260
	エチレンテレフタレート99	エチレンイソフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	254
	エチレンテレフタレート97	エチレンイソフタレート3	0	カルナウバ	1.0	2	250
実施例104		ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ・	1.0	2	255
実施例105		ジェチレンテレフタレート3	0	カルナウバ	1.0	2	253
実施例106		シクロヘキサンシ・メチレンフタレート3	0	カルナウバ	1.0	2	250
実施例107		シェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	1.0	2	255
実施例108		シェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	1.0	2	255
	エチレンテレフタレート99 エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
実施例111	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1 ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	1.0	2	255
	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ・	0.5 2	2	255
実施例114	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	5	2	255 255
	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	ホーリエチレン	0.5	2	255
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	ホリエチレン	2	2	255
実施例117	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	1.0	1.0	255
実施例118	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	1.0	4	255
実施例119	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	1.0	2	255
実施例120	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ゛	1.0	2	255
実施例121	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
実施例122	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ゛	1.0	2	255
実施例123	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ゛	1.0	2	255
実施例124	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ゛	1.0	2	255
	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ゛	1.0	2	255
	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	1.0	2	255
	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	1.0	2	255
	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	1.0	2	255
	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
	エチレンテレフタレート99 エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	1.0	2	255
	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1 ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	1.0	2	255
	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	1.0	2 2	255
- 12 E.	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	1.0	4	255 255
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	8	255
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0		255
比較例101	エチレンテレフタレート92	エチレンイソフタレート4	0	カルナウバ	1.0	-	246
比較例102	エチレンテレフタレート96	エチレンイソフタレート8	0	カルナウバ	1.0	2	230
比較例103	エチレンテレフタレート94	シクロヘキサンジ・メチレンフタレート6	0	カルナウハ	1.0	2	248
比較例104	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0			2	255
比較例105	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	0.2	2	255
比較例106	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ゛	1.0	2	255
	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
	エチレンテレフタレート98	エチレンイソフタレート2	0	カルナウバ	1.0	2	255
比較例110	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	0.5	255
	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1		カルナウバ	1.0	$\overline{}$	255
比較例112	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ・	1.0	2	255

10

20

30

【表 3 B】

(表3B)

(表38)					
1		外面樹脂層			
	1.9	中間層		_	,
	本	リエステル成分	J		- F
	主成分(mol%)	他成分(mol%)	TiO₂量 (PHR)	膜厚 (μm)	
実施例101	エチレンテレフタレート100		20	16	260
実施例102	エチレンテレフタレート99	エチレンイソフタレート1	20	16	254
実施例103	エチレンテレフタレート97	エチレンイソフタレート3	20	16	250
実施例104	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例105	エチレンテレフタレート97	ジエチレンテレフタレート3	20	16	253
実施例106	エチレンテレフタレート97	シクロヘキサンジ・メチレンフタレート3	20	16	250
実施例107	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	16	255
実施例108		ジェチレンテレフタレート1	7	16	255
実施例109		シェチレンテレフタレート1	15	16	255
実施例110		ジェチレンテレフタレート1	25	16	255
実施例111		ジェチレンテレフタレート1	30	16	255
実施例112		シェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例113	100,000,00	ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例114		ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例115		シェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例116		ジェチレンテレフタレート1	20	18	255
実施例117		ジェチレンテレフタレート1	20	12	255
実施例119	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例120		ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例121		ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例122		ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例123		ジェチレンテレフタレート1 ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例124		ジェチレンテレフタレート1	20 20	16 16	255
実施例125	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	20	16	255 255
実施例126	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例127	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例128	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例129	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例130	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例131	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例132	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例133	エチレンテレフタレート99	ジエチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例134	エチレンテレフタレート99	ジエチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例135	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例137	エチレンテレフタレート99				
実施例138	エチレンテレフタレート99				
実施例139	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	20	4	255
	エチレンテレフタレート97	エチレンイソフタレート3	20	16	250
実施例141	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	20	6	255
比較例101	エチレンテレフタレート96	エチレンイソフタレート4	20	16	246
比較例102	エチレンテレフタレート92	エチレンイソフタレート8	20	16	230
比較例103		シクロヘキサンシ、メチレンフタレート6	20	16	248
比較例104 比較例105	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	20	16	255
	エチレンテレフタレート99 エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	16 16	255
	エチレンテレフタレート98	エチレンイソフタレート2	20	16	255 255
	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	19	255
	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20		255
	エチレンテレフタレート91	エチレンイソフタレート8	20	\rightarrow	230

10

20

30

【表 3 C】

(表3C)

(3230)	外面樹脂層												
		最下層		71	间割				全層	a			
	★ °¹	エステル成分		т-	T^{-}	 	Т			量分析		T	г
	主成分(mol%)	他成分(mol%)	TiO₂量 (PHR)	膜厚	融点 (°C)	全層 WAX量 (PHR)	全層 TiO2量 (PHR)	合計 膜厚 (μm)	結晶化 熱量 (J/g)		熱量差(J/g)	白色度	水との 接触角 (゜)
	エチレンテレフタレート100)	0	2	260	0.10	16	20	32	42	10	82	90
実施例102		エチレンイソフタレート1	0	2	254	0.10	16	20	32	40	8	82	90
実施例103		エチレンイソフタレート3	0	2	250	0.10	16	20	31	37	6	82	89
実施例104		ジェチレンテレフタレート1	0	2	255	0.10	16	20	32	39	7	82	90
実施例105		ジェチレンテレフタレート3	0	2	253	0.10	16	20	31	38	7	82	90
実施例106		シクロヘキサンシ・メチレンフタレート3		2	250	0.10	16	20	31	36	5	82	90
実施例107		ジェチレンテレフタレート1	0	2	255	0.10	0	20	32	39	7	55	90
実施例108		シェチレンテレフタレート1	0	2	255	0.10	5.6	20	32	39	7	76	90
実施例109		ジェチレンテレフタレート1	0	2	255	0.10	12	20	32	39	7	80	90
実施例110 実施例111		シェチレンテレフタレート1	0	2	255	0.10	20	20	32	39	7	84	90
実施例112		ジェチレンテレフタレート1	0	2	255	0.10	24	20	32	39	7	86	90
	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1 ジェチレンテレフタレート1	0	2	255	0.05	16	20	32	39	7	82	85
	エチレンテレフタレート99	シェテレンテレフタレート1	0	2	255	0.2	16	20	32	39	7	82	95
実施例115		ジェチレンテレフタレート1	0	2	255	0.5	16	20	32	39	7	82	98
実施例116		ジェチレンテレフタレート1	0	2	255 255	0.05	16	20	32	39	7	82	85
実施例117		シェチレンテレフタレート1	0	2	255	0.2	16 18	20	32	39	7	82	95
実施例118		シェチレンテレフタレート1	0	2	255	0.03	132	20	32	39 39	7	82	90
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	1	255	0.10	16	20	38	39	7	82 82	90
実施例120		シェチレンテレフタレート1	0	4	255	0.10	16	20	36	39	7	82	89 90
実施例121	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	2	255	0.10	16	20	34	39	1	82	90
実施例122	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	2	255	0.10	16	20	29	39	3	82	90
実施例123	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	2	255	0.10	16	20	27	39	5	82	90
実施例124	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	2	255	0.10	16	20	24	39	10	82	90
実施例125	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	2	255	0.10	16	20	19	39	12	82	90
実施例126	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	2	255	0.10	16	20	32	39	15	82	90
実施例127	エチレンテレフタレート99	ジエチレンテレフタレート1	0	2	255	0.10	16	20	32	39	20	82	90
実施例128	エチレンテレフタレート99	ジエチレンテレフタレート1	0	2	255	0.10	16	20	32	39	7	82	90
実施例129	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	2	255	0.10	16	20	32	39	7	82	90
実施例130	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	2	255	0.10	16	20	32	39	7	82	90
実施例131	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	2	255	0.10	16	20	32	39	7	82	90
実施例132	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	2	255	0.10	16	20	32	39	7	82	90
実施例133	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	2	255	0.10	16	20	32	39	7	82	90
4.000	エチレンテレフタレート99	シ エチレンテレフタレート1	0	2	255	0.10	16	20	32	39	7	82	90
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	2	255	0.10	16	20	32	39	7	82	90
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	2	255	0.10	16	20	32	39	7	82	90
	エチレンテレフタレート99	シ エチレンテレフタレート1	20	2	255	0.10	18	20	32	39	7	82	90
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	20	2	255	0.2	16	20	32	39	7	82	90
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	2	255	0.4	4	20	32	39	7	72	90
	エチレンテレフタレート97	ジェチレンテレフタレート1	0	2	253	0.10	16	20	36	39	7	82	90
	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	2	255	0.35	6	20	32	39	7	72	90
	エチレンテレフタレート96	エチレンイソフタレート4	0	18	246	0.10	16	20	32	39	7	82	89
	エチレンテレフタレート92	エチレンイソフタレート8 シクロヘキサンジ・メチレンフタレート6	0	16	230	0.10	16	20	32	39	7	82	88
	エチレンテレフタレート99		0	2	248	0.10	16	20	32	39	7	82	89
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1 シェチレンテレフタレート1	0	2	255	0	16	20	32	39	7	82	77
	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	2 2	255	0.02	16	20	32	39	7	82	79
	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	2	255 255	0.10 0.10	16 16	20	18	39	21	82	90
	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	2	255	0.10	16	20	13	39 39	26	82	90
	エチレンテレフタレート98	エチレンイソフタレート2	0	2	255	0.10	16	20	16	39	36 22	82	90
	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	0.8	255	0.10	19	20	32	38	7	82	90
	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	5	255	0.025	16	20	39	39	'	84	83
	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	2	255	0.10	16	20	38	39	7	82	88
				۴.	200	0.10	ıU	۷۷.	J0	აყ	/	82	90

10

20

30

【表 3 D】

(表3D)

王成分(mol%) 他成分(mol%) 種類 ^量 (PHP) (^{μ m}) (^C)	熱量分 結晶化 熱量 (J/g) (J/ 32 42 32 40 31 37 32 39 31 38 31 36	解 量 差 (J/g) 10 8 6 7 6 7
主成分(mol%) 他成分(mol%) 種類 (PHR) (PHR) 原厚 融点 (μm) (CC) 新 (PHR) (μm) (CC) 表 (PHR) (PHR	結晶化 熱量 (J/g) (J/g) 32 42 32 40 31 37 32 39 31 38 31 36	解 量 差 (J/g) 10 8 6 7 6 7
主成分(mol%) 他成分(mol%) 種類 (PHR) (μm) (°C) を (PHR) (μm) (γm) (μm) (μm) (μm) (μm) (μm) (μm) (μm) (μ	結晶化 熱量 (J/g) (J/g) 32 42 32 40 31 37 32 39 31 38 31 36	解 量 差 (J/g) 10 8 6 7 6 7
実施例101 エチレンテレフタレート100 20 260 実施例102 エチレンテレフタレート99 エチレンイソフタレート1 20 254 実施例103 エチレンテレフタレート97 エチレンイソフタレート3 20 250 実施例104 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例105 エチレンテレフタレート97 ジェチレンテレフタレート3 20 253 実施例106 エチレンテレフタレート97 ジュチレンテレフタレート3 20 250 実施例107 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例108 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例109 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例110 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例110 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例110 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255	32 42 32 40 31 37 32 39 31 38 31 36	10 0 8 7 6 0 7
実施例103 エチレンテレフタレート97 エチレンイソフタレート3 20 250 実施例104 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例105 エチレンテレフタレート97 ジェチレンテレフタレート3 20 253 実施例106 エチレンテレフタレート97 ジケロヘキサンジ・メチレンフタレート3 20 250 実施例107 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例108 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例109 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例110 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例111 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255	31 37 32 39 31 38 31 36	6 7 7
実施例104 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例105 エチレンテレフタレート97 ジェチレンテレフタレート3 20 253 実施例106 エチレンテレフタレート97 ジウロヘキサンジ・メチレンフタレート3 20 250 実施例107 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例108 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例109 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例110 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例111 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255	32 39 31 38 31 36	7
実施例105 エチレンテレフタレート97 ジェチレンテレフタレート3 20 253 実施例106 エチレンテレフタレート97 シクロヘキサンジ・メチレンフタレート3 20 250 実施例107 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例108 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例109 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例110 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例111 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例111 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255	31 38 31 36	7
実施例106 エチレンテレフタレート97 シクロヘキサンジメチレンフタレート3 20 250 実施例107 エチレンテレフタレート99 シェチレンテレフタレート1 20 255 実施例108 エチレンテレフタレート99 シェチレンテレフタレート1 20 255 実施例109 エチレンテレフタレート99 シェチレンテレフタレート1 20 255 実施例110 エチレンテレフタレート99 シェチレンテレフタレート1 20 255 実施例111 エチレンテレフタレート99 シェチレンテレフタレート1 20 255 実施例110 エチレンテレフタレート99 シェチレンテレフタレート1 20 255	31 36	
実施例107 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例108 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例109 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例110 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例111 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例110 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255		
実施例108 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例109 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例110 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例111 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例111 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255		5
実施例109 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例110 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例111 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例110 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255	32 39	7
実施例110 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255 実施例111 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255	32 39	7
実施例111 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255	32 39	7
P#/8/140 F71 \ -1 Ph 100 \ \frac{1}{2} Ph	32 39	7
実施例112 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255	32 39	7
	32 39	7
実施例113 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255	32 39	7
実施例114 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255	32 39	7
実施例115 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255	32 39	7
実施例116 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255	32 39	7
実施例117 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255	32 39	7
実施例118 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255	32 39	7
実施例119 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255	38 39	1
中性(Plane)	36 39	3
実施例121 エチレンテレフタレート99 ジェチレンテレフタレート1 20 255	34 39	5
Btt (8) 100 - 11 1 - 11 100 11 - 11 100 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	29 39	10
children and a series and a ser	27 39	12
The Miles and the state of the	24 39	15
EDATE (DIA COLORED LA	19 39	20
CD Mr (D) CD - CL -	37 39	2
D to 100 201 201 201 201 201 201 201 201 201	38 39	1
The Place Land Time I have been seen as a seen	32 39	7
First Oldon and a first land a line of the land and land a line of the land and land a line of the land a li	32 39	7
	32 39	7
disk Micros	32 39	7
CONTROL OF THE CONTRO	32 39	1
The Miles of the State of the S	38 39	12
right Micro Control to the burning to the state of the st	27 39 19 39	20
CONTROL OR STATE OF THE STATE O	19 39 39 39	24
distribution and a single sing	15 39	7
thtt Middle and a Turky Look at a sure way to	32 39	7
the tribute of the second seco	32 39	7
EDITORIA DE LA CILIDAD DE LA C	32 39	+ +
children and the second	32 39	
III ## Place Principle Pri	32 39	7
Ulate Pilon - 51 to 1 t	32 39	7
LL ##/PH 00 - 71 > 1 - 14 100 10	32 39	17
U. ## MILOS - FILE - I mbl. 100	32 39	7
II. ## /DI OF THE LOOP ASSESSMENT OF THE LOOP	32 39	7
List Micros and A Time to Long Advisor Annual Annua	18 39	21
Little (1977)	13 39	26
III. ## /Place and a state and	3 39	36
Uses (Did Oo and a standard of the standard of	16 39	22
Ulate Plate	32 39	7
LL + + / Pl	39 39	0
Lizz (1) 110 - 11 - 11 - 100 - 12 - 100 - 12 - 100 - 1	32 39	7

10

20

30

〔評価〕

上記表 3 A ~ 3 D に記載の樹脂被膜金属板について、上記 [実施例 1] と同じ方法を利 用してその成形性、外観、耐食性、加工後密着性、及び耐衝撃性を評価した。評価結果を 以下の表4に示す。表4に示すように、実施例101~141の樹脂被膜金属板では、成 形性及び外観の評点は「」「」」、」又は「」であったのに対して、比較例 1 0 1 ~ 1 1 0 , 1 1 2 の樹脂被膜金属板では、成形性及び外観の評点は「」」「」「 ×」であった。ここで、表 3 A ~ 3 D を参照すると、実施例 1 0 1 ~ 1 4 1 の樹脂被膜金 属板では、外面樹脂層が 2 層以上の構造を有し、最表面層の膜厚が 1 μ m 以上であり、各 層の樹脂被膜層がいずれもエチレンテレフタレート単位97mo1%以上であり、最表面 層が 0 . 0 5 P H R 以上 5 P H R 以下の範囲内のワックス成分を含有し、且つ、ワックス 成分量を樹脂被膜全体の樹脂量に対して換算すると0.05PHR以上5PHR以下であ り、金属板に被覆された後の樹脂被膜層の結晶化熱量と融解熱量との差が単位重量当たり に換算して1J/g以上20J/g以下の範囲内にある樹脂材料によって形成されている 。これに対して、比較例101~110,112の樹脂被膜金属板では、樹脂組成、ワッ クス成分、又は外面樹脂層の結晶化熱量と融解熱量との差のいずれかが異なり、また比較 例111の樹脂被膜金属板では、外面樹脂層は結晶化熱量と融解熱量との差が単位重量当 たりに換算して0 J/gの樹脂材料によって形成されている。

[0068]

【表4】

(表4)

(表4)					
	成形性	外観	耐食性	加工後密着性	耐衝撃性
実施例101	000	00	0	0	<u> </u>
実施例102	000	00	0	0	0
実施例103	0	0	0	0	0
実施例104	000	00	0	0	0
実施例105	0	0	0	0	0
実施例106	0	0	0	0	0
実施例107	000	00	0	0	0
実施例108	000	00	0	0	0
実施例109	000	00	0	0	0
実施例110	00	00	0	0	0
実施例111	00	00	0	0	0
実施例112	00	00	0	0	0
実施例113	000	00	0	0	0
実施例114	000	00	0	Ö	0
実施例115	00		0	0	0
実施例116	000	00	 	0	0
	000	00	0	0	0
実施例117	000	00	0	0	0
実施例118		000	0	0	0
実施例119	000		0	0	0
実施例120	000	000	0	0	0
実施例121	000	00			0
実施例122	000	00	0	0	
実施例123	00	00	0	0	0
実施例124	00	0	0	<u> </u>	0
実施例125	0	0	0	0	0
実施例126	000	00	0	0	0
実施例127	000	00	0	0	0
実施例128	000	00	0		
実施例129	000	00	00	0	0
実施例130	000	00	0	0	0
実施例131	000	00	0	0	0
実施例132	000	00	0	0	0
実施例133	000	00	0	0	0
実施例134	000	00	0	0	0
実施例135	000	00	0	0	0
実施例136	000	00	0	0	0
実施例137	000	00	0	0	0
実施例138	000	00	0	0	0
実施例139	000	00	0	0	0
実施例140	0	0	0	0	0
実施例141	00	00	0	0	0
比較例101	Δ	Δ	0	0	0
比較例102	×	×	0	0	0
比較例103	Δ	Δ	0	0	0
比較例104	×	0	0	0	0
比較例105	Δ	0	0	0	0
比較例106	Δ	Δ	0	0	0
比較例107	×	×	0	Δ	0
比較例108	×	×	0	×	0
比較例109	Δ	Δ	0	0	0
比較例110	Δ	0	0	0	0
比較例111	0	0	0	0	×
比較例112	Δ	×	O	0	0

10

20

30

[0069]

金属板として厚さ0.23mmのT3CA(JIS G 3303)、TFS(Tin Free Steel、金属Cr層:120mg/m²、Cr酸化物層:金属Cr換算で10mg/m²、Cr酸化物層:金属Cr換算で10mg/m²)を用い、フィルム熱圧着法を用いて金属板の両面に以下の表5A~5Eに示す表5A~5Eに示す構成にフィルムを積層し、金属板を樹脂被膜層の融点(各層の融点がプロールを利用して二軸延伸法で作製したフィルム状の樹脂被膜層を金属板に熱圧着でいた。とことにより、金属板の両面に樹脂を接圧着でした。なお、成形加工後に容器の外面側に位置する金属板の表面側には酸化チタンを含まない樹脂を膜層(内面樹脂層)を被覆した。また、得ら取り、成形がより、は、まない場合の樹脂を関層(外面樹脂層)を被覆した。また、得られた樹脂被膜層の融点、樹脂被膜層の結晶化熱量、及び樹脂被膜層の融解熱量を測定した。測定結果を以下の表5A~5Eに示す。

[0070]

【表 5 A 】

(表5A)

		外面樹脂					
	+*11	最表面原	3	添加V	VA V		
	ホソ	エステル成分	TiO₂量	362 JULY	VAX	膜厚	融点
	主成分(mol%)	他成分(mol%)	(PHR)	種類	量 (PHR)	(μm)	(°C)
実施例201	エチレンテレフタレート100		0	カルナウハ゛	1.0	2	260
実施例202	エチレンテレフタレート99	エチレンイソフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	254
実施例203	エチレンテレフタレート97	エチレンイソフタレート3	0	カルナウバ	1.0	2	250
実施例204	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
実施例205	エチレンテレフタレート97	ジェチレンテレフタレート3	0	カルナウバ	1.0	2	253
実施例206	エチレンテレフタレート97	シクロヘキサンシ メチレンフタレート3	0	カルナウバ	1.0	2	250
実施例207	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	1.0	2	255
実施例208	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	1.0	2	255
実施例209	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	1.0	2	255
実施例210	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
実施例211	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	1.0	2	255
実施例212	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	0.5	2	255
実施例213	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	2	2	255
実施例214	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	5	2	255
実施例215	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	ホリエチレン	0.5	2	255
実施例216	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	ポリエチレン	2	2	255
実施例217	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	1	255
実施例218	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	4	255
実施例219	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	1.0	2	255
実施例220	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
実施例221	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
実施例222	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
実施例223	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
実施例224	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
実施例225	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
実施例226	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
実施例227	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
実施例228	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
実施例229	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
実施例230	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
実施例231	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
実施例232	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
実施例233	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
実施例234	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
実施例235	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
実施例236	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	8	255
	エチレンテレフタレート96	エチレンイソフタレート4	0	カルナウバ	1.0	2	246
比較例202	エチレンテレフタレート92	エチレンイソフタレート8	0	カルナウバ	1.0	2	230
	エチレンテレフタレート94	シクロヘキサンシ メチレンフタレート6	0	カルナウバ	1.0	2	248
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0		<u> </u>	2	255
比較例205	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	0.2	2	255
比較例206	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
比較例207	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
比較例208	エチレンテレフタレート99	シ [*] エチレンテレ フタレ ート1	0	カルナウバ	1.0	2	255
	エチレンテレフタレート98	エチレンイソフタレート2	0	カルナウハ	1.0	2	255
比較例210	エチレンテレフタレート99	シ [*] エチレンテレ フタ レート1	0	カルナウバ	1.0	0.4	255
比較例211	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255

10

20

30

【表 5 B】

(表5B)

		外面樹脂層			
		中間層			
	ホ°リ:	エステル成分			
	主成分(mol%)	他成分(mol%)	TiO₂量 (PHR)	膜厚 (μm)	融点 (°C)
実施例201	エチレンテレフタレート100		20	16	260
実施例202	エチレンテレフタレート99	エチレンイソフタレート1	20	16	254
実施例203	エチレンテレフタレート97	エチレンイソフタレート3	20	16	250
実施例204	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例205	エチレンテレフタレート97	ジェチレンテレフタレート3	20	16	253
実施例206	エチレンテレフタレート97	シクロヘキサンシ・メチレンフタレート3	20	16	250
実施例207	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	16	255
実施例208	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	7	16	255
実施例209	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	25	16	255
実施例210	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	30	16	255
実施例211	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	20	16	255
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	20	16	255
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	20	16	255
-	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	20	16	255
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	20	16	255
		シェテレンテレフタレート1	20	16	255
実施例216			20	18	255
実施例217	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1		12	255
実施例218		ジェチレンテレフタレート1	20		
実施例219		ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例220		ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例221	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例222	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例223		ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例224	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例225	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例226	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例227	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例228	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例229	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例230	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例231	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例232	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例233	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例234	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例235		シ エチレンテレフタレート1	20	16	255
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	20	16	255
実施例237		シェチレンテレフタレート1	20	4	255
比較例201		エチレンイソフタレート4	20	16	246
比較例202		エチレンイソフタレート8	20	16	230
比較例203				16	248
比較例204		シェチレンテレフタレート1	20	16	255
比較例205		シェテレンテレフタレート1	20	16	255
		シェチレンテレフタレート1	20	16	255
比較例206				16	
比較例207		シェチレンテレフタレート1	20		255
比較例208		シェチレンテレフタレート1	20	16	255
比較例209		エチレンイソフタレート2	20	16	255
比較例210		シェチレンテレフタレート1	20	19	255
比較例211	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	20	16	255

10

20

30

【表 5 C】

(表5C)

(300)	外面樹脂層							
		最下層						
	お ゚リニ	エステル成分	T:O 是	添加WAX		暗官	ᇙᇵᆂ	
	主成分(mol%)	他成分(mol%)	TiO₂量 (PHR)	種類	量 (PHR)	膜厚 (μm)		
実施例201	エチレンテレフタレート100		0	カルナウハ゛	1.0	2	260	
実施例202	エチレンテレフタレート99	エチレンイソフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	254	
実施例203	エチレンテレフタレート97	エチレンイソフタレート3	0	カルナウバ	1.0	2	250	
実施例204	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	1.0	2	255	
実施例205	エチレンテレフタレート97	シェチレンテレフタレート3	0	カルナウバ	1.0	2	253	
実施例206	エチレンテレフタレート97	シクロヘキサンジ・メチレンフタレート3	0	カルナウバ	1.0	2	250	
実施例207	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255	
実施例208	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255	
実施例209	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255	
実施例210	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255	
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255	
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	0.5	2	255	
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	2	2	255	
340000	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	5	2	255	
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	ポリエチレン	0.5	2	255	
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	ポリエチレン	2	2	255	
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	1.0	2	255	
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255	
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	1	255	
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	4	255	
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255	
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255	
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	1.0	2	255	
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	1.0	2	255	
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255	
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	1.0	2	255	
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255	
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255	
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255	
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255	
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255	
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	1.0	2	255	
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255	
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	1.0	2	255	
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウバ	1.0	2	255	
	エチレンテレフタレート99		0	カルナウハ・	1.0	2	255	
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ・	1.0	8	255	
	エチレンテレフタレート96		0	カルナウハ・	1.0	2	246	
	エチレンテレフタレート92		0	カルナウバ	1.0	2	230	
		シクロヘキサンシ・メチレンフタレート6	0	カルナウバ	1.0	2	248	
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	407 70	 	2	255	
	エチレンテレフタレート99		0	カルナウハ・	0.2	2	255	
		シェテレンテレフタレート1	0	カルナウハ	1.0	2	255	
	エチレンテレフタレート99		0	カルナウハ	1.0	2	255	
		シェチレンテレフタレート1	0		1.0	2	255	
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	カルナウハ	1.0	2	255	
	エチレンテレフタレート98	エチレンイソフタレート2	0	カルナウハ	1.0	0.4	255	
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	0	<u> </u>	1.0	2	255	
比較例211	エチレンテレフタレート99	シ エチレンテレフタレート1	L "	カルナウハ゛	1.0		1200	

10

20

30

【表 5 D】

(表5D)

(300)	外面樹脂層							
	全層							
		全層		熱量分析				水との
	全層 WAX量 (PHR)	王僧 TiO₂量 (PHR)	合計 膜厚 (μm)	結晶化 熱量	融解熱量	熱量	白色 度	接触角
実施例201	0.2	16	20	(J/g) 32	(J/g) 42	(J/g) 10	82	90
実施例201	0.2	16	20	32	40	8	82	90
実施例203	0.2	16	20	31	37	6	82	89
実施例203	0.2	16	20	32	39	7	82	90
実施例204	0.2	16	20	31	38	7	82	90
実施例206	0.2	16	20	31	36	5	82	90
実施例200	0.2	0	20	32	39	7	55	90
実施例208	0.2	5.6	20	32	39	7	76	90
実施例209	0.2	12	20	32	39	7	82	90
実施例210	0.2	20	20	32	39	7	80	90
実施例210	0.2	24	20	32	39	7	84	90
実施例212	0.10	16	20	32	39	-	86	85
実施例213	0.10	16	20	32	39	-	82	95
実施例214		16	20	32	39	+	82	98
実施例214	1.0 0.10	16	20	32	39	+	82	85
実施例216	0.10	16	20	32	39	7	82	95
実施例217	0.10	16	20	32	39	7	82	90
実施例218	0.10	18	20	32	39	7	82	90
実施例218	0.4	12	20	32	39	7	82	89
実施例220	0.2	16	20	32	39	7	82	90
実施例220	0.2	16	20	38	39	1	82	90
実施例222	0.2	16	20	36	39	3	82	90
実施例223	0.2	16	20	34	39	5	82	90
実施例224	0.2	16	20	29	39	10	82	90
実施例225	0.2	16	20	27	39	12	82	90
実施例226	0.2	16	20	24	39	15	82	90
実施例227	0.2	16	20	19	39	20	82	90
実施例228	0.2	16	20	32	39	7	82	90
実施例229	0.2	16	20	32	39	7	82	90
実施例230	0.2	16	20	32	39	7	82	90
実施例231	0.2	16	20	32	39	7	82	90
実施例232	0.2	16	20	32	39	7	82	90
実施例233	0.2	16	20	32	39	7	82	90
実施例234	0.2	16	20	32	39	7	82	90
実施例235	0.2	16	20	32	39	7	82	90
実施例236		16	20	32	39	7	82	90
実施例237		4	20	32	39	7	72	90
比較例201		16	20	32	39	7	82	89
比較例202		16	20	32	39	7	82	88
比較例203	-	16	20	32	39	7	82	89
比較例204		16	20	32	39	7	82	77
比較例205	—	16	20	32	39	7	82	79
比較例206	-	16	20	18	39	21	82	90
比較例207		16	20	13	39	26	82	90
比較例208		16	20	3	39	36	82	90
比較例209	0.2	16	20	16	38	22	82	90
比較例210		19	20	32	39	7	84	83
比較例211	0.2	16	20	39	39	0	82	88

10

20

30

【表 5 E 】

(表5E)

		内	面樹脂層						
	全層								
	お [®] り	添加WAX				熱量分析			
	主成分(mol%)	他成分(mol%)	種類	量 (PHR)	膜厚 (μm)	融点 (°C)	結晶化 熱量 (J/g)	融解 熱量 (J/g)	熱量 差 (J/g)
実施例201	エチレンテレフタレート100				20	260	32	42	10
実施例202	エチレンテレフタレート99	エチレンイソフタレート1			20	254	32	40	8
実施例203	エチレンテレフタレート97	エチレンイソフタレート3			20	250	31	37	6
実施例204	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1			20	255	32	39	7
実施例205	エチレンテレフタレート97	ジェチレンテレフタレート3			20	253	31	38	7
実施例206	エチレンテレフタレート97	シクロヘキサンシ・メチレンフタレート3			20	250	31	36	5
実施例207	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1			20	255	32	39	7
実施例208	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1			20	255	32	39	7
実施例209	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1			20	255	32	39	7
実施例210	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1			20	255	32	39	7
実施例211	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1			20	255	32	39	7
実施例212	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1			20	255	32	39	7
実施例213	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1			20	255	32	39	7
実施例214	エチレンテレフタレート99	シ エチレンテレフタレート1			20	255	32	39	7
実施例215	エチレンテレフタレート99	シ エチレンテレフタレート1			20	255	32	39	7
実施例216	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1			20	255	32	39	7
実施例217	エチレンテレフタレート99	シ エチレンテレフタレート1			20	255	32	39	7
実施例218	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1			20	255	32	39	7
実施例219	エチレンテレフタレート99	ジェチレンテレフタレート1			20	255	38	39	1
実施例220	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1			20	255	36	39	3
実施例221	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1			20	255	34	39	5
実施例222	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1			20	255	29	39	10
実施例223	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1			20	255	27	39	12
実施例224	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1			20	255	24	39	15
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1			20	255	19	39	20
	エチレンテレフタレート96	エチレンイソフタレート4			20	246	37	39	2
実施例227	エチレンテレフタレート92	エチレンイソフタレート8			20	230	38	39	1
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	カルナウバ	0.05	20	255	32	39	7
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	カルナウハ・	0.5	20	255	32	39	7
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1			10	255	32	39	7
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1			30	255	32	39	7
	エチレンテレフタレート99	エチレンイソフタレート1			20	255	38	39	1
	エチレンテレフタレート99	シクロヘキサンジ・メチレンフタレート1			20	254	27	39	12
	エチレンテレフタレート99	シクロヘキサンシ・メチレンフタレート1	 	 	20	254	19	39	20
	エチレンテレフタレート99	エチレンイソフタレート10	 		20	254	39	39	0
		シクロヘキサンシ・メチレンフタレート1	<u> </u>		20	228	15	39	24
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	 	 	20	254	32	39	7
	エチレンテレフタレート96	シェチレンテレフタレート1	-	-	20	255	32	39	7
	エチレンテレフタレート96	シェチレンテレフタレート1		 	20	255	32	39	7
	エチレンテレフタレート94	シェチレンテレフタレート1		\vdash	20	255	32	39	7
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1	 		20	255	32	39	7
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1		 	20	255	32	39	7
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1		\vdash	20	255	18	39	21
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1		 	20	255	13	39	26
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1		 	20	255	3	39	36
	エチレンテレフタレート98	シェテレンテレフタレート1	 	 	20	255	16	39	22
	エチレンテレフタレート99	シェチレンテレフタレート1		\vdash	20	255	32	39	7
	エチレンテレフタレート99	シェテレンテレフタレート1		 	20	255	39	39	1 7

[0075]

〔評価〕

上記表 5 A ~ 5 E に記載の樹脂被膜金属板について、上記 [実施例 1] 及び [実施例 2] と同じ方法を利用してその成形性、外観、耐食性、加工後密着性、及び耐衝撃性を評価した。評価結果を以下の表 6 に示す。表 6 に示すように、実施例 2 0 1 ~ 2 3 7 の樹脂被膜金属板では、成形性及び外観の評点は「」「」」、」、」又は「」であったのに対して、比較例 2 0 1 ~ 2 1 0 の樹脂被膜金属板では、成形性及び外観の評点は「」

10

20

30

「」「」「×」であった。ここで、表 5 A ~ 5 E を参照すると、実施例 2 0 1 ~ 2 3 7 の樹脂被膜金属板では、外面樹脂層が最表面層、中間層、及び最下層からなる 3 層構造を有し、 3 層の樹脂被膜層がいずれもエチレンテレフタレート単位 9 7 m o 1 %以上であり、最表面及び最下面からそれぞれ 1 μ m 以上 5 μ m 以下のワックス成分を含有する唇を有し、ワックスを含有している層での樹脂量に対するワックス量及び樹脂被膜層全体の樹脂量に対するワックス量が共に 0 . 0 5 P H R 以上 5 P H R 以下の範囲内であり、金属板に被覆された後の樹脂被膜層の結晶化熱量と融解熱量との差が単位重量当たりに換算している、比較例 2 0 1 ~ 2 1 0 の樹脂被膜金属板では、樹脂組成、ワックス成分、又は外面樹脂層の結晶化熱量と融解熱量との差が単位重量当たりに換算して 0 J / g の樹脂材料によって形成されている。

[0076]

【表6】

(表6)

	成形性	外観	耐食性	加工後密着性	耐衝擊性
実施例201	000	00	0	0	0
実施例202	000	00	0	0	0
実施例203	0	0	0	0	0
実施例204	000	00	0	0	0
実施例205	0	0	0	0	0
実施例206	0	0	0	0	0
実施例207	000	00	0	0	0
実施例208	000	00	0	0	0
実施例209	000	00	0	0	0
実施例210	00	00	0	0	0
実施例211	00	00	0	0	0
実施例212	00	00	0	0	0
実施例213	000	000	0	0	0
実施例214	000	000	0	0	0
実施例215	00	000	0	0	0
実施例216	000	000	0	0	0
実施例217	00	00	0	0	0
実施例218	000	00	0	0	0
実施例219	000	000	0	0	0
実施例220	000	000	0	0	0
実施例221	000	00	0	0	0
実施例222	000	00	0	0	0
実施例223	00	00	0	0	0
実施例224	00	0	0	0	0
実施例225	<u> </u>	Ō	0	ō	0
実施例226	000	00	0	0	
実施例227	000	00	0	0	0
実施例228	000	00	0	0	0
実施例229	000	00	00	0	0
実施例230	000	00	0	1 0	
実施例231	000	00	0	0	<u> </u>
実施例232	000	00	0	0	<u> </u>
実施例233	000	00	0	 	<u> </u>
実施例234	000	00	0	0	<u> </u>
実施例235	000	00	0	0	0
実施例236	000	00	0	0	
実施例237	000	00	0	0	
比較例201	Δ	Δ	0	0	
比較例202		×	0	0	
比較例203	Δ	Δ	0	0	<u>o</u>
比較例204	×	0	0	 0	
比較例205	Δ	0	0	0	
比較例206	Δ	Δ	0	0	0
比較例207	×	×	0	Δ	<u> </u>
比較例208	×	×	0	×	<u> </u>
比較例209	^	Δ	0	Ô	
比較例210	Δ	0	0	0	
比較例211	0	0	0	0	×

【産業上の利用可能性】

[0077]

本発明によれば、成形及び熱処理によって外観上の欠陥が発生することを抑制可能な樹脂被膜金属板、樹脂被膜金属板の製造方法、及び金属容器を提供することができる。

【符号の説明】

[0 0 7 8]

1 樹脂被膜金属板

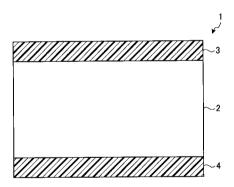
10

20

30

- 2 金属板
- 3 , 4 樹脂被膜層

【図1】



【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No. PCT/JP2015/085028 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER B32B15/09(2006.01)i, B65D1/00(2006.01)i, B65D1/16(2006.01)i According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) B32B1/00-43/00, B65D1/00, B65D1/16, C08J5/00-5/02;5/12-5/22, B29C55/00-55/30 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2016 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2016 Toroku Jitsuyo Shinan Koho Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Relevant to claim No. Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 1-11 X WO 2013/030972 A1 (JFE Steel Corp.), 07 March 2013 (07.03.2013), entire text; particularly, claims; paragraphs [0017] to [0021], [0024] to [0031]; examples; fig. 1, 2 & JP 2013-830972 A & US 2014/0162055 A1 claims; paragraphs [0023] to [0027], [0031] to [0039]; examples; fig. 1, 2 & EP 2752291 A1 & CA & CA 2845765 A & CN 103781626 A Х JP 2014-008739 A (JFE Steel Corp.), 1 - 1120 January 2014 (20.01.2014), entire text; particularly, claims; paragraphs [0018], [0031] to [0041]; fig. 1, 2 (Family: none) Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex. later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "E" earlier application or patent but published on or after the international filing "X" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of mailing of the international search report 15 March 2016 (15.03.16) Date of the actual completion of the international search 03 March 2016 (03.03.16) Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer Japan Patent Office 3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915, Japan Telephone No.

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2015)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2015/085028

		PCT/JP2015/085028
C (Continuation	a). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant pa	•
Х	<pre>JP 2014-144576 A (JFE Steel Corp.), 14 August 2014 (14.08.2014), entire text; particularly, claims; paragraph [0018], [0030] to [0046]; fig. 1, 2 (Family: none)</pre>	1-11
А	JP 2004-168365 A (Nippon Steel Corp.), 17 June 2004 (17.06.2004), entire text; particularly, claims; examples (Family: none)	1-11
Α	JP 2001-220453 A (Toray Industries, Inc.), 14 August 2001 (14.08.2001), entire text; particularly, claims; examples & US 6652979 B1 claims; examples & US 2004/0219316 A1 & WO 2001/040357 A1 & EP 1174457 A1 & DE 60016911 D & DE 60016911 T & CA 2360825 A & AT 285435 T & CN 1327462 A	
A	JP 2002-264258 A (NKK Corp.), 18 September 2002 (18.09.2002), entire text; particularly, claims; paragraph [0011], [0032] & US 2005/0260417 A1 & US 2006/0147733 A & WO 2002/072346 A1 & EP 1380413 A1 & CA 2440334 A	

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (January 2015)

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP2015/085028

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int.Cl. B32B15/09(2006.01)i, B65D1/00(2006.01)i, B65D1/16(2006.01)i

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl. B32B1/00-43/00, B65D1/00, B65D1/16, C08J5/00-5/02;5/12-5/22, B29C55/00-55/30

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年 1971-2016年1996-2016年 日本国公開実用新案公報 日本国実用新案登録公報 日本国登録実用新案公報 1994-2016年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

関連すると認められる文献

し. 医生 %	J C PIC 85 ON TO SEEM	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	WO 2013/030972 A1 (JFEスチール株式会社) 2013.03.07, 文献全体、特に請求の範囲、段落[0017]ー[0021]、[0024]ー[0031]、実施例、[図1]、[図2] & JP 2013-830972 A & US 2014/0162055	1-11
	A1, Claims, [0023]-[0027], [0031]-[0039], EXAMPLES, Fig. 1, Fig2 & EP 2752291 A1 & CA 2845765 A & CN 103781626 A	
X	JP 2014-008739 A (JFEスチール株式会社) 2014.01.20, 文献全体、特に特許請求の範囲、段落【0018】、【0031】-【0041】、【図1】、【図2】 (ファミリーなし)	1-11

で欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用す る文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

- の日の後に公表された文献
- 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査報告の発送日 国際調査を完了した日 03.03.2016 15.03.2016 3973 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 日本国特許庁(ISA/JP) 大村 博一 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3474

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (2015年1月)

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP2015/085028

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	JP 2014-144576 A (JFEスチール株式会社) 2014.08.14, 文献全体、特に特許請求の範囲、段落【0018】、【0030】-【0046】、【図1】、【図2】 (ファミリーなし)	1-11
A	JP 2004-168365 A (新日本製鐵株式会社) 2004.06.17, 文献全体、 特に特許請求の範囲、実施例(ファミリーなし)	1-11
A	JP 2001-220453 A(東レ株式会社)2001.08.14, 文献全体、特に特許請求の範囲、実施例 & US 6652979 B1, Claims, EXAMPLES & US 2004/0219316 A1 & WO 2001/040357 A1 & EP 1174457 A1 & DE 60016911 D & DE 60016911 T & CA 2360825 A & AT 285435 T & CN 1327462 A	1-11
A	JP 2002-264258 A(日本鋼管株式会社)2002.09.18,文献全体、特に特許請求の範囲、段落【0011】、【0032】 & US 2005/0260417 A1 & US 2006/0147733 A1 & WO 2002/072346 A1 & EP 1380413 A1 & CA 2440334 A	1-11

様式PCT/ISA/210 (第2ページの続き) (2015年1月)

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US

(72)発明者 中村 紀彦

東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 JFEスチール株式会社 知的財産部内

(72)発明者 中丸 裕樹

東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 JFEスチール株式会社 知的財産部内

F ターム(参考) 3E033 AA07 BA08 BA18 BB10 CA09 CA20 DA01 DB03 FA10 4F100 AA21B AB01A AB03 AB13 AJ11B AK42B EJ263 GB16 YY00B

(注)この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。